# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-186415

(43) Date of publication of application: 08.07.1994

(51)Int.Cl.

G02B 5/20

1/1335 GO2F

(21) Application number: **04–340818** 

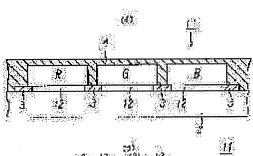
(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22) Date of filing:

22.12.1992

(72)Inventor: MIYAMOTO TAKAFUMI

# (54) COLOR FILTER



## (57)Abstract:

PURPOSE: To widen a visual field angle by especially using the color filter for a liquid crystal display panel. CONSTITUTION: A black ask pattern 3 having at least many through holes, pixels R. G. B of a P translucent colored resin filling the through holes of the black master pattern 3, a scattering means 12 allowing to scatter at least one portion 13b, 13c of transmission light 13a, 13b, 13c transmitting the transparent substrate 2 and the pixels R, G, B are provided on a surface of a transparent substrate 2. Roughening treatment and scattering

particles are used as the scattering means 12.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平6-186415

(43)公開日 平成6年(1994)7月8日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G 0 2 B	5/20	101	8507-2K		
G 0 2 F	1/1335	505	7408 - 2 K		

## 審査請求 未請求 請求項の数6(全 5 頁)

(21)出願番号	特願平4-340818	(71)出願人	000005223
(22)出願日	平成4年(1992)12月22日		富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		(72)発明者	宮本 啓文
			神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
		(74)代理人	弁理士 井桁 貞一

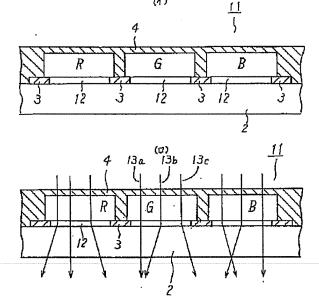
## (54) 【発明の名称】 カラーフィルタ

### (57) 【要約】

【目的】 カラーフィルタに関し、特に液晶表示パネルに使用し視野角を広げることを目的とする。

【構成】 透明基板2の表面に、少なくとも多数の透孔を有するプラックマスクパターン3と、プラックマスクパターン3の透孔を埋める透光性着色樹脂の画素R,G,Bと、透明基板2と画素R,G,Bとを透過する透過光13a,13b,13cの少なくとも一部13b,13cを散乱させる散乱手段12とを設ける。散乱手段12として粗面化処理,散乱用粒子を利用する。

## 本発明方法の基本構成の説明図



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板(2) の表面に、少なくとも多数 の透孔を有するプラックマスクパターン(3) と, 該プラックマスクパターン(3) の透孔を埋める透光性着色樹脂 の画素 (R, G, B, r, g, b) と, 該透明基板(2) と画素 (R, G, B, r, g, b) とを透過する透過光 (13a, 13b, 13c) の少なく とも一部を散乱させる散乱手段 (12, 12-1, 12-2, 12-3, 23) とが設けられたことを特徴とするカラーフィルタ。

【請求項2】 前記散乱手段が前記透明基板(2) の表面 (12-1) を粗面化させたものであることを特徴とする請 10 求項1記載のカラーフィルタ。

【請求項3】 前記散乱手段が前記透明基板(2) に形成した前記画素(R,G,B) の表面 (12-2) を粗面化させたものであることを特徴とする請求項1記載のカラーフィルタ

【請求項4】 前記散乱手段が前記透明基板(2) の表面に被着した透明樹脂膜(21)の表面(12-3) を粗面化させたものであり、該樹脂膜(21)の上に前記画素(R,G,B) が形成されてなることを特徴とする請求項1記載のカラーフィルタ。

【請求項5】 前記散乱手段が前記画素(r,g,b) に混入させた粒子(23)であることを特徴とする請求項1記載のカラーフィルタ。

【請求項6】 前記散乱手段が前記透明基板(2) の表面に被着した透明樹樹脂膜(21-1)に混入させた粒子(23)であり、該樹脂膜(21-1)の上に前記画素(R,G,B)が形成されてなることを特徴とする請求項1記載のカラーフィルタ。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明はカラー液晶表示パネルに 用いられるカラーフィルタ、特に透過光の視野角を広く する構成に関する。

【0003】しかし、ますます需要が拡大する中で液晶表示パネルには、光透過率、輝度、視野角に問題があ 40 り、特に、CRTに比べて非常に狭い視野角に対する改善が強く要望されている。

# [0004]

【従来の技術】カラー液晶表示パネルのカラーフィルタは、一般にガラス基板に赤(R)、緑(G)、青(B)3色の透光性着色画素を形成する構成であり、CRTやPDP(プラズマディスプレイパネル)のように自ら発光することなく、表示パネルに形成した透明電極に印加する電圧のON、OFFによって、バックライト光を通過させるか否かのシャッターの役割を果たすことになる。

【0005】図5は従来のカラーフィルタの主要構成例の模式断面図であり、顔料を分散させた樹脂にて多数の画表R C Rを形成したカラーフィルタ1は ガラス

画素R, G, Bを形成したカラーフィルタ1は、ガラス 基板2に画素間遮光用ブラックマスクパターン3を形成 したのち、マスクパターン3の透孔を埋めるように透光 性の着色画素R, G, Bを形成し、着色画素R, G, B

による凹凸を埋める平坦化層4を被着する。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】以上説明したように、カラーフィルタ1の画素R, G, Bおよび液晶の透過光を制御し、所望の画像等を表示する従来の液晶表示パネルは、カラーフィルタ1の透過光が画素R, G, Bに対しほば垂直であるため、カラー表示を識別できる視野角はCRT, PDPに比べて狭く、例えば30度程度斜め方向から見ると単色化し、鮮明度が低下するという問題点があった。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】図1は本発明方法の基本構成の説明図である。図1(イ)において、本発明によるカラーフィルタ11は、ガラス基板2に画素間遮光用ブラックマスクパターン3と、マスクパターン3の透孔部を埋める画素R,G,Bと、画素R,G,Bによる凹凸を埋める平坦化層4と、透過光を散乱させる散乱手段12とを設けてなる。

【0008】散乱手段12は、ガラス基板2の表面または 画素R, G, Bの表面またはガラス基板2に形成した透 明樹脂層の表面を粗面化させた粗面、あるいは画素R, G, B内またはガラス基板2に形成した透明樹脂層内に 散乱用粒子を分散させて構成する。

30 【0009】かかるカラーフィルタ11の透過光13a,13b, 13c は、図1(r) に示す如く、その一部13a がカラーフィルタ11を垂直に透過し、他の透過光例えば透過光の他の一部13b およびさらに他の一部13c は、散乱手段12によって或る角度で屈折し透過するようになる。

#### [0010]

【作用】上記手段により散乱手段12を具えたカラーフィルタ11は、透過光の一部13a がカラーフィルタ11を垂直に透過し、他の透過光13a,13b が屈折し透過する。

【0011】そのため、垂直透過光だけの従来のカラーフィルタ1に比べて本発明のカラーフィルタ11は、透過光13a,13bによって視野角が広く、例えばカラーフィルタ1を使用した液晶表示パネルの視野角が30度程度であるのに対し、カラーフィルタ11を使用した液晶表示パネルの視野角は 度程度に拡大する。

### [0012]

【実施例】図2は本発明方法により粗面を利用した実施例の説明図、図3は粗面を利用する散乱手段の説明図、図4は本発明方法により散乱用粒子を利用した実施例の説明図である。

50 【0013】図2(4) において、カラーフィルタ16はガ

ラス基板 (透明基板) 2の粗面化表面121に、画素間遮 光用ブラックマスクパターン3と、マスクパターン3の 透孔部を埋める画素R、G、Bとを形成したのち、画素 R, G, Bの凹凸を埋める平坦化層4を被着してなる。

【0014】エッチング処理またはサンドプラスト加工 等にて粗面化させた表面12-1は、図1の散乱手段12に相 当し、ガラス基板2に対し垂直方向からの透過光は、一 部がガラス基板2を垂直に透過する反面、他の一部は表 面12-1にて屈折し斜め方向に出射する。

【0015】図2(1) において、カラーフィルタ17はガ 10 と同じとき、カラーフィルタ17と同程度に拡大する。 ラス基板2の平滑な表面に、画素間遮光用ブラックマス クパターン3と、マスクパターン3の透孔部を埋める画 素R, G, Bとを形成し、画素R, G, Bの表面12-2を 粗面化したのち、画素R, G, Bの凹凸を埋める平坦化 層4を被着してなる。

【0016】ラビング処理等により粗面化させた表面12 -2は、図1の散乱手段12に相当し、ガラス基板2に対し 垂直方向からの透過光は、一部がガラス基板2を垂直に 透過する反面、他の一部は表面12-2にて屈折し斜め方向 に出射する。

【0017】図2(ハ) において、カラーフィルタ18はガ ラス基板2の平滑な表面に、画素間遮光用プラックマス クパターン3と、マスクパターン3の透孔部を埋める透 明樹脂膜例えば厚さ0.5 μπ 程度のポリイミド膜21を形 成し、ポリイミド膜21の表面12-3を例えば高圧ラビング 処理にて粗面化させたのち、ポリイミド膜21を覆うよう に画素R, G, Bを形成したのち、画素R, G, Bの凹 凸を埋める平坦化層4を被着してなる。

【0018】ポリイミド膜21の粗面化表面12-3は、図1 の散乱手段12に相当し、ガラス基板2に対し垂直方向か 30 ーン3と、マスクパターン3の透孔部を埋める画素r, らの透過光は、一部がガラス基板2を垂直に透過する反 面、他の一部は表面12-3にて屈折し斜め方向に出射す る。

【0019】図3(4) において、透光物質Aの光屈折率 をnıとし、透光物質Bの光屈折率をnıとし、物質AとB が平面Cで接するとき、平面Cの垂直軸に対し角度 $\theta$ 1 で物質Aを透過し物質Bに入射した透過光22は、平面C の垂直軸に対し角度θ2 で物質Bを透過する。

【0020】一般に知られるように、透過光22の透過角 度 $\theta_1$  と $\theta_2$  との間には、

 $n_1/n_2 = \sin\theta_2 / \sin\theta_1$ の関係が成立する。

【0021】そこで、図3(印)に示す如く画素Rの粗面 化表面12-2の凹凸高さaを画素Rの平均厚さの約80%と し、波形をした凹凸の斜面角度を45度と仮定し、平坦化 層4の屈折率が1.50, 画素Rの屈折率が2.00, ガラス基 板2の屈折率が1.50であるとき、カラーフィルタ17に対 し垂直方向から入射し波形凹凸の頂部および底部に入射 した透過光の一部13a は、カラーフィルタ17から垂直に 出射する。

【0022】しかしながら、図示する如く表面122の凹 凸の右斜面に入射した透過光の一部13b は左方向に約1 7.4度の傾斜方向に出射し、表面12-2の凹凸の左斜面に 入射した透過光の一部13c は右方向に約17.4度の傾斜方 向に出射する。

【0023】従って、カラーフィルタ17の視野角は、従 来のカラーフィルタ1より±17.4度だけ拡大することに なる。そして、カラーフィルタ16の視野角は、ガラス基 板2, 画素Rの屈折率が前記カラーフィルタ17のそれら

【0024】次いで、図3(ハ) に示す如くガラス基板2 の平滑表面に、前記ポリイミド膜21に相当する透明樹脂 膜21を被着し、凹凸高さa′が樹脂膜21の厚さの約80% となるように樹脂膜21の表面12-3を粗面化したのち、画 素R, 平坦化層4をしたカラーフィルタ18において、ガ ラス基板 2, 平坦化層 4, 樹脂膜21の屈折率が1.50,画 素Rの屈折率が2.00であるとき、カラーフィルタ18にに 対し垂直方向から入射し波形凹凸の頂部および底部に入 射した透過光の一部13a は、カラーフィルタ17から垂直 20 に出射する。

【0025】しかしながら、図示する如く表面12-3の凹 凸の右斜面に入射した透過光の一部13b は左方向に約1 9.5度の傾斜方向に出射し、表面12-3の凹凸の左斜面に 入射した透過光の一部13c は右方向に約19.5度の傾斜方 向に出射する。

【0026】従って、カラーフィルタ18の視野角は、従 来のカラーフィルタ1より±19.5度だけ拡大することに なる。図4(4) において、カラーフィルタ19はガラス基 板2の平滑な表面に、画素間遮光用プラックマスクパタ g, bとを形成し、画素 r, g, bの凹凸を埋める平坦 化層4を被着する。

【0027】ただし、画素r, g, bは、前出の画素 R, G, B内に光散乱用粒子例えばシリコン粒子23を分 散させたもの、即ち直径0.1~0.3 μπ の着色顔料と共 に直径0.1~0.3 μm の粒子23を分散させた樹脂層より パターン形成したものであり、粒子23の分散密度は、透 過光の一部13a を遮ることなく通し他の一部13b,13c を 散乱させる密度、例えば画素 r , g , b の容積比で 5 ~ 40 10%程度とする。

【0028】図4(ロ) において、カラーフィルタ20はガ ラス基板2の平滑な表面に、画素間遮光用プラックマス クパターン3と、マスクパターン3の透孔部を埋める透 明樹脂膜21-1を形成したのち、樹脂膜21-1を覆う画素 R, G, Bと画素R, G, Bの凹凸を埋める平坦化層4 を被着する。

【0029】ただし、樹脂膜21-1には光散乱用粒子例え ばシリコン粒子23を、透過光の一部13a を遮ることなく 通し他の一部13b,13c を散乱させる密度に分散させる、 50 即ちシリコン粒子23を予め分散させた透明樹脂にて樹脂 5

膜21-1を形成する。

【0030】カラーフィルタ19および20にて、シリコン粒子23に投射した透過光の一部13b(または13c)は、粒子23をモデル化して球形とした図4(ハ)に示す如く、粒子23の中心と光13bの入射点、出射点とを結ぶ軸線に対し、入射角 $\theta$ 3と出射角 $\theta$ 5とは同一の角度( $\theta$ 3 =  $\theta$ 5)となる。

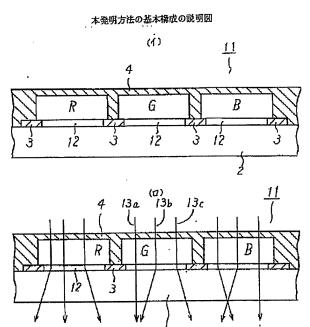
【0031】従って、粒子23の屈折率を3.0とし,垂直 方向からの光13b が粒子23に対し45度の入射角  $\theta$ 。で入 射したとき、粒子23からの出射光は、粒子23の中心を通 *10* る垂線に対し約33.7度の方向になる。

#### [0032]

【発明の効果】以上説明したように本発明によるカラーフィルタは、垂直方向からの透過光の一部が屈折して出射するようになり、そのことによって視野角を広くする、例えば液晶表示パネルの視野角を30度以上拡大可能とし、液晶表示パネルの表示画像を見易くする、同時に複数の人が観察できるようにした効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】



【図1】 本発明方法の基本構成の説明図である。

【図2】 本発明方法により粗面を利用した実施例の説明図である。

【図3】 粗面を利用する散乱手段の説明図である。

【図4】 本発明方法により散乱用粒子を利用した実施 例の説明図である。

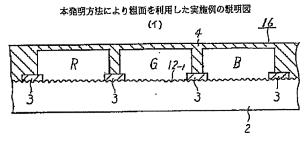
【図5】 従来のカラーフィルタの主要構成例の模式断面図である。

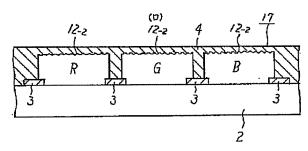
【符号の説明】

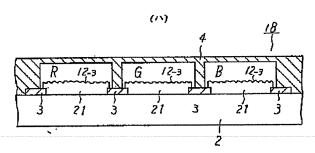
R, G, B, r, g, b は着色画素

2 はガラス基板 (透明基板) 3 はブラックマスクパターン 11,16,17,18,19,20 はカラーフィルタ 12は光の散乱手段 12-1,12-2,12-3は光散乱用として粗した表面 13a,13b,13c は透過光 21,21-1は透明樹脂膜 23は光散乱用の粒子

【図2】

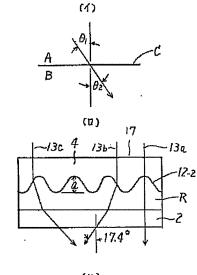


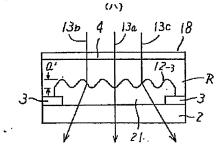




【図3】

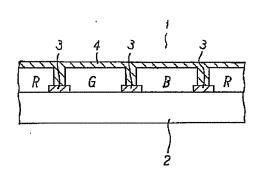
粗面を利用する散乱手段の説明図





【図5】

## 従来のカラーフィルタの主要構成例の模式断面図



【図4】

# 本発明方法により散乱用粒子を利用した実施例の説明図

